

分子過程を考慮した衝突輻射モデルを用いたFRCプラズマの分光計測
**Plasma spectroscopy with Collisional Radiative model in consideration of
 molecular processes on FRC plasmas**

松澤芳樹¹, 浅井朋彦¹, 平野洋一¹, 高橋努¹
 Yoshiki Matsuzawa¹, Tomohiko Asai¹, Yoichi Hirano¹, Tsutomu Takahashi¹

日大理工¹
 College of Science and Technology, Nihon University¹

磁場反転配位 (Field-Reversed Configuration : FRC) プラズマ研究において、中性粒子との相互作用はそれほど研究されてこなかった。理由として、FRCの配位持続時間が短いため中性粒子のリサイクリングを考慮する必要がなかったことなどが挙げられる[1]。しかしながら近年、回転磁場 (Rotating Magnetic Field : RMF) による生成、維持による長寿命化[2]、高 β 値のCTによる衝突合体生成、多重極場を用いた $n=2$ モード回転不安定性の抑制による長寿命化[3]、背景粒子を備えた領域中を高速でFRCプラズマを移送する際に粒子供給や配位維持時間の伸長などの効果が示唆されたり[4]、接線方向からの中性粒子ビーム入射 (Tangential Neutral Beam Injection : TNBI) による維持・加熱の際、FRCプラズマ周辺の中性粒子がパワー付与率に影響を与えるシミュレーション結果が得られている[5]など、FRC研究において中性粒子の存在が重要になっていると考えられる。

これまで、中性粒子とFRCプラズマの相互作用について調べるため、水素原子の衝突輻射 (Collisional Radiative : CR) モデルと分光計測を用いて、中性粒子数密度の見積もりを試みて来た。現在までに、FRC生成前後の中性粒子の変化量は他の計測結果とオーダー程度の一致は得られているが、平衡配位時のFRCプラズマと周辺プラズマの中性粒子の相互作用を議論するには十分とは言い難い。また、現在使用中のモデルには分子による寄与が含まれていないが、例えばダイバータプラズマ領域においては水素分子が関与した反応が重要となっている[6]。

本発表では、これまでのCRモデルに水素分子からの寄与として電子衝突解離励起反応過程 (図1の $X^{\text{diss}}(p)n_e n_{D2}$) を考慮したモデルを考える[7,8]。図2は水素原子の電子衝突励起速度係数 $C(1,p)$ と水素分子の電子衝突解離励起速度係数 $X^{\text{diss}}(p)$ を示している[7-10]。このような分子過程を考慮したモデルとしないモデルを比較する。また、分光計測の結果と併せて中性粒子密度の見積もりを行い、FRC生成過程の中性粒子数の変化およびFRC周辺プラズマの中性粒子数の変化を調べる。

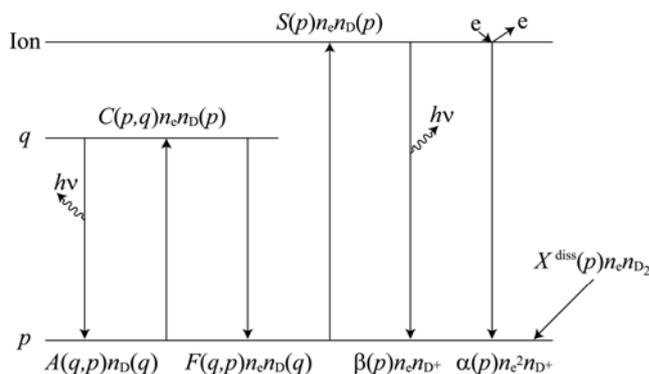


図1 衝突輻射モデルの概念図

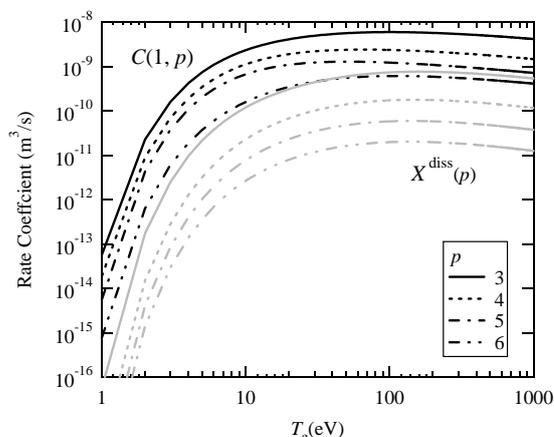


図2 電子衝突励起速度係数 $C(1,p)$ と電子衝突解離励起速度係数 $X^{\text{diss}}(p)$

- [1] D. J. Rei, Pro. of 6th US-Japan workshop, 214, (1984)
- [2] H. Y. Guo *et al.*, Phys. Plasmas **15**, 056101 (2008)
- [3] H. Y. Guo *et al.*, Phys. Plasmas **18**, 056110 (2011)
- [4] Y. Matsuzawa *et al.*, Phys. Plasmas, **15**, 082504 (2008)
- [5] T. Takahashi *et al.*, J. Plasma Fusion Res. Vol.**82**, 775 (2006)
- [6] N. Ohno, J. Plasma Fusion Res. Vol.**75**, 1162 (1999)
- [7] T. Fujimoto *et al.*, J. Appl. Phys. **66**, 2315 (1989)
- [8] K. Sawada *et al.*, J. Appl. Phys. **78**, 2913 (1995)
- [9] ALADDIN, <http://www-amdis.iaea.org/ALADDIN/>
- [10] GENIE, <http://www-amdis.iaea.org/GENIE/>